



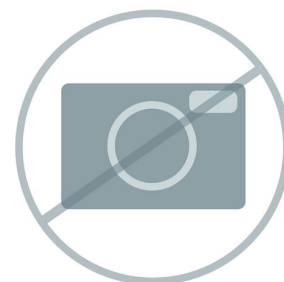
NIRS XDS Process Analyzer 近红外光谱过程分析仪 – 直接光线/无接触 – 单点

2.928.0310

基于 NIR XDS 技术，NIRS XDS Process Analyzer 过程分析仪 – DirectLight/NonContact 在新一代无接触过程分析仪中首屈一指，适用于在传送带、轨道、幅带上进行实时分析。无破坏性，可针对几乎任何移动的固体产品进行精确测量。

Optional accessories

Order no.	Description
6.7450.090	NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，1 英寸直径，45° 度倾斜
	NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，1 英寸直径，45° 角



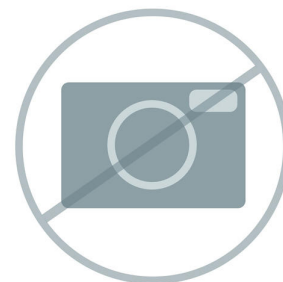
6.7450.080 NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，探针直径为 0.5 英寸

NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，探针直径为 0.5 英寸



6.7440.480 NIRS Process, I/O 通讯盒

I/O 通讯盒，用于 Process 仪器，配有 24 条模拟和 24 条数字通道



6.7450.070 NIRS 99 % 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，直径 1 英寸

NIRS 99% 反射率和波长标准板，用于工艺进程设备，探针直径为 1 英寸

